



德国纽伦堡国际发明展

新闻报道

2026 年 9 月

德国纽伦堡 iENA 国际发明展 让创意塑造未来

纽伦堡国际发明展 iENA “创意—发明—创新”展示来自世界各地的发明。从巧妙的日常好帮手、可持续解决方案、到前沿技术，展会访客不仅可以发现和体验各类创新产品，还能与发明者进行面对面的交流。iENA 将于 10 月 31 日至 11 月 2 日在纽伦堡展览中心举行。

纽伦堡讯—— iENA 是全球最重要的“创意—发明—创新”展览会之一，在为期三天的展期内，集中展示来自世界各地的扣人心弦的新成果。该展会为人们提供了一个难得的窗口，得以一窥那些有望塑造我们日常生活和推动未来经济发展的创新成果。众多青少年发明者也凭借其创新成果在 iENA 展会上大放异彩。

国际多元化是 iENA 发明展的一大特色。来自中国（包括港澳台）、德国、印度尼西亚、克罗地亚、阿尔及利亚和波兰等国家及地区的发明人、研究机构和各类组织，纷纷利用这一平台展示其创新成果。值得一提的还有，泰国展团在本届展会上的参展规模增长强劲，一个由发明人、教育机构及高校组成的中国香港代表团将首次亮相 iENA。沙特阿拉伯是本届纽伦堡国际发明展的主宾国。

沙特阿拉伯 — iENA 2026 的主宾国

在 iENA 展会上，来自沙特阿拉伯的发明者将展示环境和人工智能等领域的创新发明。Mohammed Ali Al-Ghamdi 博士教授负责协调沙特伙伴参与 iENA 2026 展会的相关事宜；他担任多个沙特阿拉伯国内机构在技术、人工智能及创新领域的顾问。“沙特阿拉伯王国能被选为 iENA 2026 的主宾国，我们深感荣幸。iENA 是一个享誉盛名、历史悠久的国际化展会，首届纽伦堡发明展始于 1948

年。今年，沙特阿拉伯将组织一支杰出的发明者团队参加，这些发明人来自不同行业，涵盖了不同的年龄段与科学背景。我们期待与 iENA 建立成功的伙伴关系并开展富有成效的合作，共同迈向充满希望与创新活力的未来。”

投资者、企业家、行业代表、工程师、经销商、许可方及顾问等各界人士将齐聚纽伦堡 iENA 发明展，寻找面向未来世界的新产品。许多展出的创新产品尚未进入大众市场，而 iENA 往往为公众提供了首次体验这些新事物的机会。此外，iENA 还向同期举办的大型消费者展 **Consumenta** 的访客开放，这种互动促进了发明家、企业、投资者与终端消费者之间的直接对话，也为在实际应用场景中检验新理念与创新成果创造了良机。

德国专利及商标局和德国发明家协会为发明家提供咨询服务，并就从创新的构思到具备市场投放条件这一过程中出现的各类重要问题提供相关信息。

11 月 2 日（星期一），纽伦堡创新大会将与 iENA 展会同期举行。此外，还同期举办创意科技节“Hack & Make”；该活动不仅面向创意人才、发明家和富有好奇心人士，也为到访的家庭提供了丰富多彩的体验内容。

纽伦堡创新大会

11 月 2 日（星期一），纽伦堡创新大会将聚焦于成功创新管理相关的热点议题与最佳实践案例。纽伦堡技术大学（UTN）校长 **Michael Fraas** 博士将为大会致开幕词。随后，来自 **Brand Trust** 咨询公司的 **Colin Fernando** 先生将介绍在人工智能时代，信任作为创新与发明取得成功的关键因素将扮演的角色。此外，**JOSEPHS** 开放式创新实验室总经理 **Sonja Vogeler** 与弗里德里希-亚历山大-埃朗根-纽伦堡大学（FAU）代表 **Tizian Kernstock** 将联合发表演讲，展示“共创”模式如何丰富创新流程，并阐述不同伙伴之间的合作如何为新理念的开发创造附加值。

下午的会议主题为“人工智能作为创新驱动力 —— 发现机遇，塑造未来”，由纽伦堡中弗兰肯工商会的“产品与创新管理”用户俱乐部主办。主要聚焦于人工智能为创新流程、企业及工业领域带来的机遇与影响。本次探讨的重点在于人工智能所带来的机遇，及其对创新流程、企业和工业领域的影响。专家们将阐述生成式人工智能会如何改变新产品的开发及商业模式，创新型学习和工作环境如何助力这一转型，以及人工智能在今天工业场景中的实际应用情

况。大会报告涉及的富有前瞻性的重要议题，对于提升企业竞争力和成功塑造技术创新都至关重要。

创意科技节 Hack & Make

创意科技节 Hack & Make 与 iENA 同期举办。该活动融合了数字技术、创意理念与“自己动手”(DIY)文化，面向创客、开发者、创意人士及技术爱好者。通过讲座和工作坊，来访者不仅能深入了解当前的技术发展动态，还能学习新技能并探索各类创新项目。此外，Hack & Make 还提供了一个交流平台，让创客、原创和创意人士能够展示自己的构思、原型及开发成果，并与志同道合者切磋交流。

iENA - 德国纽伦堡国际发明展

纽伦堡 iENA 国际发明展“创意—发明—创新”已有 75 年的历史，是为发明家、创新人士和企业建立的一个重要平台。每年，数百个来自不同领域的发明在这里向公众展示，常常为技术和社会的发展奠定了基础。详见网址：www.iena.de



照片来源：iENA.de / 摄影：Daniel Karmann

图片标题：面向未来世界的发明：iENA 展会上展示各项技术创新和实用的日常辅助工具。

可供新闻报道使用的更多图片，请下载：

<https://www.iena.de/presse/pressebilder/>

德国AFAG展览有限公司
公共关系部 Kathrin Redel 女士

中国代表 王汉安
电邮: info@hanwang.de